**物質・デバイス領域共同研究拠点『次世代電子デバイス・太陽電池の展開,並びに清浄環境の必要性と未来』 研究会プログラムのご案内**

**日時：平成25年7月19日　場所：電子科学研究所1F　会議室**

**主催：北海道大学　電子科学研究所　ナノ構造物性研究分野　石橋　晃
連絡先：北海道大学　電子科学研究所　ナノ構造物性研究分野
石橋　晃　（（内）9423）　秘書　加藤まり子（（内）9427）**

10：00～10：05 開会のごあいさつ 石橋　晃 北海道大学電子科学研究所　教授　（5分）

10：05～10：30 小野寺　晃一　　　産学連携本部　産学連携マネ－ジャ－（発表20分,質疑応答5分）

 　　　　『次世代電子デバイスの技術移転』

10：30～11：00 塚原　次郎　　　富士フイルム(株)先端コア技術研究所　（発表25分,質疑応答5分）

『有機薄膜太陽電池の最近の進歩について』

11：00～11：30 久保　耕司　 帝人デュポンフィルム株式会社　（発表25分,質疑応答5分）

『（仮）フレキシブルエレクトロニクス基板用PENフィルム』

11：30～11：55 海住　英生　 　北海道大学電子科学研究所　ナノ構造物性研究分野（発表20分,質疑応答5分）

『薄膜エッジを利用したナノスケール接合の作製とその電気伝導特性　』

11：55～13：25　　　　　　　　　　　　　　 －昼食・休憩－

13：25～13：50 石橋　晃 北海道大学電子科学研究所　ナノ構造物性研究分野　（発表20分,質疑応答5分）

『フォトンフォトキャリア直交型太陽電池プロセス環境CUSP（CleanUnitSystemPlatform）の現状と展望』

13：50～14：20 榎本　良治 東京大学　宇宙線研究所　（発表25分,質疑応答5分）

『方向のわかる137Csからのγ線測定器ガンマアイ』

14：20～14：50 松田　順治　 飛栄建設株式会社（発表25分,質疑応答5分）

『化学物質過敏症対応の「書院」づくりの取り組みとその後』

14：50～15：20 　　　 　　　　　　　　　　　（全体討論）

15：20～15：25 閉会の挨拶　 石橋　晃　 北海道大学電子科学研究所　教授